

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده علوم-گروه شیمی

رسالهی دکتری شیمی تجزیه

موضوع: لایهنشانی پوشش نانوساختاری کربن گرماکافتی تحت شرایط مختلف فرآیند رسوبدهی شیمیایی در فاز بخار و کاربرد آن به عنوان سطح الکترودی فعال در سنجش الکتروشیمیایی برخی مواد الکتروفعال و نیز در محافظت از خوردگی

نگارش: مجتبی هادی بیداخویدی

خرداد 1390



چکیدہ

است که به صورت یک پوشش با ضخامت معین روی سطح بستر لایهنشانی می شود. هدف از این پژوهش، بررسی قابلیت این پوشش کربنی به عنوان یک سطح فعال الکترودی برای اندازه گیری های تجزیهای است. به دلیل ارتباط تنگاتنگ خواص الکتروشیمیایی با ساختار سطح الکترودهای کربنی، در آغاز تلاش شده است که تا حد امکان، ویژ گیهای ساختاری کربن گرماکافتی به ویژه ویژ گی های ساختار سطح با روش های میکروسکوپی و اسپکتروسکوپی بررسی شود. سپس رفتار بنیادی الکتروشیمیایی الکترود کربن گرماکافتی در یک ارتباط منطقی با ویژ گی های ساختار سطح این الکتروشیمیایی الکترود کربن گرماکافتی در یک ارتباط منطقی با ویژ گی های ساختار سطح این الکتروشیمیایی الکترود کربن گرماکافتی در یک ارتباط منطقی با ویژ گی های ساختار سطح این الکتروشیمیایی الکترود کربن گرماکافتی در یک ارتباط منطقی با ویژ گی های ساختار سطح این الکتروشیمیایی الکترود کربن گرماکافتی و قابلیت این الکترود برای اندازه گیری الکتروشیمی الکتروشیمیایی الکترود کربن گرماکافتی و هم پاسخ تجزیهای این الکترود، با رفتار بنیادی الکتروشیمیایی الکترود کربن گرماکافتی و هم پاسخ تجزیهای این الکترود، با رفتار برخی الکترودهای متداول کربنی دیگر و نیز نتایج تجزیهای آنها، مقایسه شده است. فعالیت های انجام الکترودهای متداول کربنی دیگر و نیز نتایج تجزیهای آن ها، مقایسه شده است. فعالیت های انجام

-اجرای لایهنشانی پوششهای کربن گرماکافتی در شرایط مختلف فرآیند لایهنشانی و تعیین شرایط بهینهی اجرای فرایند.

-مطالعهی ساختار توده و ساختار سطح با روشهای میکروسکوپی از جمله میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ نوری، و میکروسکوپ نوری با نور پلاریزه و روش های اسپکتروسکوپی از جمله اسپکتروسکوپی اشعهی ایکس، رامان، و فروسرخ.

-بررسی رفتار بنیادی الکتروشیمیایی این پوششها و ایجاد یک ارتباط منطقی بین ساختار سطح و ویژگیهای اساسی الکتروشیمیایی.

-ارزیابی قابلیت پوشش کربن گرماکافتی تهیه شده در شرایط بهینهی فرآیند لایهنشانی برای اندازه-گیری تجزیهای برخی ترکیبهای الکتروفعال مهم. -ارزیابی امکان کاربرد این پوشش کربنی برای حفاظت سطوح در برابر خوردگی. نتایج این بررسیها پس از ارایهی یک پیش گفتار مختصر در فصل نخست ، و تبیین کارهای عملی انجام یافته در فصل دوم، در فصل سوم این نوشتار به صورتی فشرده منعکس شده است.

الب	مطا	ست	فهر
•			

فصل يكم: پيشگفتار
1-1-ساختارهای کربنی۲
1-1-1-ساختارهای کربن گرافیتی
2-1-1-ساختارهای کربن چهاروجهی٤
1-2-نانوساختارهای کربنی ۲-۱
1-2-1-نانوگرافن٤
2-2-1-نانولولەي كربنى
1-2-3-فولرن٦
4-2-1-نانوبلورهای گرافیتی۷
3-1-ساختار کربن گرماکافتی
1-3-1-مقایسهی کربن گرماکافتی با گرافیت معمولی۸
۸-2-3-جایگاه ساختار کربن گرماکافتی در بین نانوساختارهای کربنی
4-1-شكلهای مواد كربنی ۹
1-5-فرآيند تهيهی کربن گرماکافتی۹
1-5-1-فرآیند رسوبدهی شیمیایی در فاز بخار۹
2-5-1-لایهنشانی کربن گرماکافتی با روش رسوبدهی شیمیایی در فاز بخار
3-5-1-واکنشهای فرآیند لایهنشانی کربن گرماکافتی
1-3-5-1-واکنشهای همگن فاز گازی
1-5-3-واکنشهای رسوبدهی ناهمگن
4-5-1-عوامل موثر بر فرآیند لایهنشانی کربن گرماکافتی
1-5-1-نوع و طراحي رأكتور
1-5-4-5-عوامل هيدروديناميكي
1-5-4-5-عوامل شیمیایی و جنس بستر
6-1-ساختارهای کربن گرماکافتی
7-1-روشهای بررسی و تعیین ساختار کربن گرماکافتی۸۰
1-7-1-روش های میکروسکوپی
2-7-1-روش هاي طيفسنجي
1-2-7-1-طيفسنجي اشعه ايكس
1-7-2-2-طيفسنجي رامان
1-7-2-8-طيفسنجي فروسرخ

8-1-گاربرد الکترودهای کربنی در الکتروشیمی تجزیهای ۲۰۶۰ کاربرد الکترودهای کربنی در الکتروشیمی تجزیهای
1-9-عوامل موثر بر پاسخ و فعالیت الکتروشیمیایی الکترودهای کربنی گرافیتی ۲۶ ۲۹-۱-۱-اندازهی زبری سطح الکترود کربنی۲۲ ۲۹-2-دانسیتهی مکانهای فعال سطحی۲۸ ۲۸-3-9-1-شیمی سطح الکترود کربنی
10-1 -معرفی برخی الکترودهای کربنی متداول۲۳ 1-10-1 -الکترود کربن شیشهای 10-1 -2-الکترود خمیر کربنی 10-1 -3-الکترود گرافیت گرماکافتی
11-1-کاربرد نانوساختارهای کربنی در الکتروشیمی تجزیهای۳۸
12-1 - کاربرد الکترود نانوساختاری کربن گرماکافتی در الکتروشیمی تجزیهای
 1-13-1 کاربرد برخی پوششهای کربنی در حفاظت از خوردگی
فصل دوم: کارهای عملی
2-1-اجرای فر آیند لایهنشانی کربن گرماکافتی ، ه
1-1-2-نصب سیستم رسوبدهی شیمیایی در فاز بخار در مقیاس آزمایشگاهی
2-2-دستگاهها و روشهای انجام آزمایشها ۶۰
2-2-1-آزمایش های الکتروشیمی٤
2-2-2-طيفسنجي فروسرخ
2-2-3-طيفسنجي رامان
4-2-2-طیفسنجی اشعهی ایکس
2-2-5-میکروسکوپ الکترونی روبشی۷۰
٥٧6-2-2-ميكروسكوپ نورى
2-2-7-آزمون چسبندگی۸۵
2-2-8-فعالسازی آندی

٥٩	2-2-9واكنشدهي سطح كربن گرماكافتي با 4،2-دينيتروفنيلهيدرازين
٥٩	3-2-مواد شیمیایی و محلولها
60	فصل سوم: نتيجهها و بحثها
٦١	
٦٢	3-1-1-بررسی اثر دبی گازهای فرآیندی و ترکیب آنها
٦٥	3-1-2-بررسی اثر دمای فرآیند لایهنشانی
٦٧	3-1-3-شرایط بهینهی فرآیند لایهنشانی
٦٨	2-3-ب ررسی میزان نظم و جهتگیری ریزبلورها و اندازهی ریزبلورها (L _a و L _a)
٦٩	3-2-1-ارزیابی نظم و جهت گیری ریزبلورها
٦٩	3-2-1-1-بررسی میزان نظم ساختاری با روش میکروسکوپ الکترونی روبشی
۷۱	3-2-1-2- بررسی میزان نظم ساختاری و درجهی بلورینگی با روش میکروسکوپ نوری با نور پلاریزه .
۷۲	3-2-2-اندازهی ریزبلورهای گرافیتی
۷۲	2-2-3-ابررسی ساختار با طیفسنجی اشعهی ایکس و تعیین اندازهی ریزبلورهای گرافیتی (L _c)
۷۳	2-2-2-3-بررسی ساختار با روش طیفسنجی رامان و تعیین اندازهی ریزبلورهای گرافیتی (La)
۷٥	3-3-رفتار و ویژگیهای الکتروشیمیایی کربن گرماکافتی
۷٥	3-3-1-پنجرەي پتانسىل
٧٧	3-3-2-پايداري الكتروشيميايي
٧٩	3-3-3-جریان زمینه و ظرفیت خازنی (C)
۷٩	3-3-3-1-جریان زمینهی الکترودهای کربن گرماکافتی
۸۱	3-3-3-2-مقایسهی ظرفیت خازنی و جریان زمینه با الکترودهای کربنی دیگر
۸٦	3-3-4-سينتيك مبادلهي الكترون
۸٦	3-3-4-1-سینتیک مبادلهی الکترون در سطح کربن گرماکافتی 1100
۸۸	3-3-4-4-مقايسه سينتيك مبادلهي الكترون الكترود كربن گرماكافتي 1100 با 1000
دیگر	3-3-4-4- مقایسهی سینتیک مبادلهی الکترون الکترود کربن گرماکافتی 1100 با الکترودهای کربنی
۹۲	
٦z	3-3-5-9-بررسی تاثیر اعمال پتانسیل اندی
٦٧	3-3-0-بررسی رفتار الکتروشیمیایی با روش امپدانس
۱۰۱.	3-4-كاربرد كربن گرماكافتى در الكتروشيمى تجزيهاى
۱۰۱	3-4-1-اندازہ گیری آسکوربیک اسید
1.7	3-4-1-1-پاسخ الکترود کربن گرماکافتی 1100 نسبت به آسکوربیک اسید
۱۰٤	3-4-1-2-بررسی اثر سرعت روبش
۱۰۰	3-4-1-3-اندازه گیری آسکوربیک اسید با روش ولتامتری چرخهای
۱۰٦	3-4-1-4-اندازه گیری آسکوربیک اسید با روش آمپرومتری
۱۰۷	3-4-1-5-اندازه گیری در نمونههای حقیقی با روش آمپرومتری

2-4-3-اندازه گیری سیستئین
3-4-2-1-کاربرد الکترود کربن گرماکافتی در اندازه گیری سیستئین
2-4-3-بررسی اثر سرعت روبش
3-2-4-3-بررسی اثر اسیدیتهی محیط (pH)
4-2-4-3-اندازه گیری سیستئین با روش آمپرومتری
3-4-3-اندازه گیری هیدرازین
3-4-3-1-مقایسه پاسخ الکترود کربن گرماکافتی با کربن شیشهای نسبت به هیدرازین
2-4-3-مقایسه پاسخ الکترود کربن گرماکافتی با گرافیت گرماکافتی با سطح لبهای و پایهای
3-4-3-بررسی اثر سرعت روبش
4-3-4-3-بررسی اثر غلظت
4-4-3-اندازه گیری آسکوربیک اسید، دوپامین، و اوریک اسید در حضور هم
3-4-4-1-بررسی تاثیر فعالسازی آندی
2-4-4-3-بررسی اثر pH
3-4-4-3-انتخاب روش ولتامتري پالس تفاضلي
3-4-4-اندازه گیری تر کیبهای آسکوربیک اسید، دوپامین، و اوریک اسید در حضور هم
5-4-3-اندازه گیری سرب
3-4-5-1-مقایسهی پاسخ کربن گرماکافتی با الکترودهای کربنی دیگر
3-4-3-بررسی تاثیر پتانسیل رسوبدهی
3-4-3-بررسی تاثیر مدت زمان رسوبدهی فلز سرب
4-5-4-3-بررسی اثر غلظت
3-5-حفاظت از خوردگی تیتانیوم ۶ ۲ ۲
5-3-1-ارزیابی چسبندگی پوشش به سطح تیتانیوم
3-5-3-ارزیابی میزان نظم ساختاری٥٤
3-5-3-انجام آزمايش پلاريزاسيون
فصل چهارم: نتیجه گیری پایانی 147
مقالات ارایه شده در سمینارها و مقالات چاپ شده یا در دست تهیهی مستخرج از مقطع
دكترى
مراجع

شكلها	فهرست
-------	-------

2	شکل 1-1-یک صفحه گرافیتی هگزاگونالی (گرافن)
3	شکل 1-2-یک ریزبلور گرافیتی شامل چند صفحه گرافن
	شکل 1-3-تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری از گرافیت مع
وشش كربن شبه الماس [1]	شکل 1-4-تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح یک پ
ىنفرد [6]	شکل 1-5-تصویر میکروسکوپ نیروی اتمی از چند نانوگرافن .
به کربنی (تصویر میانی)، و نانوبلور گرافیتی (سمت راست) از صفحه های گرافنی	شکل 1-6-نحوه فرضی شکل گیری فولرن (سمت چپ)، نانولوا
جپ) و فولرن پودری شکل (سمت راست)	شكل 1-7-تصوير فرضي از ساختار فولرن با 60 كربن (سمت -
نوع کربن گرماکافتی. برخی نانوبلورهای گرافیتی در تصویر مشخص شده اند [11]	شکل 1-8-تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری از ساختار یک
ى در فاز بخار	شکل 1-9-شکل فرضی از یک نوع رآکتور رسوبدهی شیمیایے
یمیایی در فاز بخار برای کربن گرماکافتی. K ₁ تا K ₃ ثابت های سرعت برخی واکنش های	شکل 1-10-تصویر فرضی از واکنشهای فرآیند رسوبدهی ش
سوب دهی را نمایش می دهند [13]	فاز همگن، و K ₄ تا K ₆ ثابت های سرعت برخی واکنش های ر
تی (دما-پایین). از سمت راست به چپ به تدریج نظم ساختاری کاهش پیدا میکند [21].16	شکل 1-11-نمایش فرضی از ساختارهای متنوع کربن گرماکاف
ارهای کربن گرماکافتی از نمای جانبی. همگی این ساختارها در شرایط یکسانی از فرآیند -	شکل 1-12-تصویرهای میکروسکوپ الکترونی عبوری از ساخت
ایندی بوده است. زمان های ماند در گوشه بالای سمت راست هر تصویر اورده شده است. حد	لایه نشانی تهیه شده اند و تنها تفاوت در زمان ماند گازهای فر دوم:
گربن کرماگافتی. شرایط فرایند لایه نشانی برای نمونه ها یکسان اختیار شده و تنها عامل دما 17	شکل I -13-نتایج بررسی تاتیر عامل دمای فرایند بر ساختار ا بنا استار ۱۵۰۰
	متفاوت بوده است [18]
ر سرامیکی قبل از پوشش دهی با گربن گرماگافتی (سمت چپ) و پس از پوشش دهی 10	شکل ۱-۱4-تصویر میگروسکوپ الکترونی روبشی از سطح بست () 1221
	(سمت راست) [23]
جانبی و مقطع شدست چند ساختار کربن کرمانافتی که در شرایط متفاوتی از قرایند لایه انتخاب در مدیندار اللا (آند بیسک) می داد.	شكل ۱-۱۵-صويرهای ميكروسكوپ الكترونی روبشی از نمای
اختار با درجه نظم بالا (انیرونروپیک)، و تصویرهای ب و ج خاک های میآنی را تمایس می 10	نسانی شده اند. تصویر الف ساختار ایرونروپیک، تصویر د یک ش ۱۰۰۰ [211]
ا ج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	د د د د د د د د د د د د د د د د د د د
ای جاری و منطع صیف خورده یک نوع کربی کرمانگای با شاختار ایروکروپیک (ف) و 12	کې ۲۰ مارونو کای میدروسخون کوری با کور په ریزه از کم
المتسط اندانه مفجه های گافت) لم مرا انداز انداز ما تفاع مفجه مای گافت	تربق ترتفاعتنی با شاخنار ایپروتروپیت (ب)
ی، <u>بکر</u> رسوست اسان علت میں عراقی و رضح المان او معرف میں عراقی اور اور معرف میں عراقی اور اور معرف میں عراقی اور اور اور معرف میں اور	در ريابلورهاي گرافيتر) در شکل مشخص شده اند
1360 CM به 1582 CM ⁻¹ در طبف رامان که برای تعدادی از ساختارهای کرینی	شکل 1-18-ارتیاط خطی معکوس L _A یا نسبت شدت بیک ¹⁻
23	گرافیتی با اندازه L _A متفاوت بدست آمده است [33]
، ای، یلهای، و لبه ای در شکل مشخص است [43]	ر یا ی . شکل 1-19-تصویر فرضی یک ریزبلور گرافیتی. مکان های پایا
ر که با اتم های کربن در مناطق لبه ای پیوند داده اند [45]	شکل 1-20-تصویر فرضی از انواع گروه های عاملی اکسیژن دا
، در محلول بافر فسفات قبل (ب) و پس از فعال سازی الکترود (ج) برای 1 میلی مولار	شکل 1-21-ولتاموگرام های چرخه ای الکترود کربن شیشه ای
2 میلی ولت بر ثانیه و PH محلول 7/5 است [51]	هیدرازین و الکترولیت حامل به تنهایی (الف). سرعت روبش 5
، ای یک نوع الکترود گرافیت گرماکافتی با نظم بسیار بالا قبل (الف) و پس از اعمال 2000	شکل 1-22-تصویرهای میکروسکوپی نیروی اتمی از سطح پاید
) و 1/8 تا 1/0 ولت (نسبت به الکترود استاندارد هیدروژن) با سرعت روبش 10 میلی ولت بر	بار چرخه های روبش پتانسیل در محدوده 0/6 تا 0/8 ولت (ب
ه از سطح از راستایی که در تصاویر اصلی مشخص است برای هر الکترود آورده شده است	ثانیه و در محلول 5/0 مولار سولفوریک اسید. تصویرهای نیمرخ
31	
33	شکل 1-23-ساختار فرضی کربن شیشه ای [1]
(تصویر راست) و گرافیت گرماکافتی (تصویر چپ) که نظم و جهت گیری ریزبلورها را در هر	شکل 1-24-تصویرهای فرضی از نمای جانبی گرافیت معمولی
34	ساختار نمایش می دهد
از یک قطعه گرافیت گرماکافتی	شکل 1-25-نمایش نحوه تهیه الکترودهای گرافیت گرماکافتی
ماکافتی با سطح پایه ای و لبه ای برای محلول 1 میلی مولار ${}^{4-4}$. FE $(\mathrm{CN})^{3-4-4}_6$ با سرعت	شکل 1-26-ولتاموگرام های چرخه ای الکترودهای گرافیت گر
36	روبش 100 میلی ولت بر ثانیه [44]
سطح پايه اي [43]	شکل 1-27-تصویر فرضی از نمای سطح گرافیت گرماکافتی با
تی با سطح لبه ای و کربن شیشهای برای محلول 1 میلی مولار آسکوربیک اسید در بافر	شکل 1-28-ولتاموگرام چرخه ای الکترودهای گرافیت گرماکاه
ئانيه [61]	فسفات با PH در حدود 7 و سرعت روبش 100 میلی ولت بر ^ب
رولیتکی قبل (لف) و پس از نشاندن پوشش نازک از فولرن (ب) و نانولوله کربنی (ج) و	شكل 1-29-ولتاموگرام هاى چرخه اى الكترودهاى گرافيت پي
الار FE(CN) ₆ ^{3-/4-} و سرعت روبش 100 ميلى ولت بر ثانيه [65]	الکترود گرافیت گرماکافتی با سطح لبه ای (د) برای 1 میلی مو

های چرخه ای برای الکترودهای کربن شیشه ای پس از نشاندن پوشش نانوگرافن (الف) و الکترود کربن شیشه ای بدون پوشش	شكل 1-30-ولتامو گرام
ید (AA) 1 میلی مولار، دوپامین (DA) (D4 میلی مولار، و اوریک اسید (UA) 0/1 میلی مولار به تنهایی و محلول مشتمل بر	(ب) برای آسکوربیک اس
فسفات با PH برابر 7 [68].	هر سه این مواد در بافر
ی پلاریزاسیون پتانسیودینامیک برای الیاژ نیکل در محلول هانک قبل (الف) و پس از پوشش دهی الیاژ با فیلم کربنی (ب) [2/]. ۸۸	شکل 1-31-منحنی ها;
مقاسه ای برای تعیین میزان چسبندگی پوشش به سطح بستر [74]	شكل 1-32-تصويرهاي
ی پلاریزاسیون پتانسیودینامیک برای استیل قبل (الف) و پس از لایه نشانی با پوشش کربنی در محلول 3/5% سدیم کلراید (ب)	شکل 1-33-منحنی های
46	
میکروسکوپ نوری از سطح استیل قبل (الف و ب) و پس از پوشش دهی با پوشش کربن (ج و د) و قبل (الف و ج) و پس از انجام میکروسکوپ نوری از سطح استیل قبل	شكل 1-34-تصويرهاي
د) در شکل ا-33 [//]. این بیا ایرانی محلب نیانی بر ایرینمانی شم کرم اکافتر در تا آن امگار	ازمایش خوردگی (ج و ، ۱۰۵۰ - 1-۲
، از نخوه ی ارتباط بخش های مختلف سیستم دیه سانی پوسس کربن کرمانافنی در مقیاس ارمیساهی ۱. ا: آکتو، کوا، ته واجزای مختلف آن که در کوره ی لوله ای قرار گفته است	سکل 2-۲-تصویر فرضی شکار 2-2-تصوید فاضہ
) رو اور رو رو رو در در استفاده برای لایه نشانی پوشش کربن گرماکافتی در این پژوهش. (شکل پایین) تصویری از کوره تصویری از کوره لوله ای مورد استفاده برای لایه نشانی پوشش کربن گرماکافتی در این پژوهش. (شکل پایین) تصویری از کوره	شکل 2-3-(شکل بالا) ت
اقع در مرکز آن و تله آب در خروجی	همراه با رأكتور كوارتز و
ی مراحل مختلف آماده سازی و آب بندی الکترود پوشش کربن گرماکافتی	شكل 2-4-نمايش فرضي
سازی نمونه برای تهیه تصویرهای از نمای جانبی و از مقطع شکست پوشش کربن گرماکافتی. در شکل جهت مشاهده نمونه زیر ۲۳	شكل 2-5-نحوه أماده د
وېشى مشخص شده است	میکروسکوپ الکترونی ر
. شاری نمونه برای نهیه صویرهای میتروستوپ توری با تور پدریزه از نمای جانبی و از منطقع صیص خورده یکوسکوب الکترونی رویشی از سطح کردن گرماکافتر. تعبه شده در دمای 1100 و نسبت گا: متان به گا: آرگون 30 به 70 درصد	شکل 2-0-تمایس اماده شکل 3-1-تصویرهای م
د رو دبی گازهای فرایندی به ترتیب از تصویر نخست تا تصویر چهارم 15، 100، 75، و 50 سانتی متر مکعب بر دقیقه. تصویر	برای مدت زمان 3 ساعن
برای تصویر چهارم نمایش میدهد	پایینی نمای از جانب را
یکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح الکترود کربن گرماکافتی تهیه شده در دی گازهای فرآیندی 100 سانتیمتر مکعب بر دقیقه محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد	شکل 3-2-تصویرهای م
ِ ارگون 30 به 0/ درصد و دمای به ترتیب از تصویر نخست تا تصویر اخر 950، 1000، 1050، و 1150 درجه سلسیوس. ۲۷	و نسبت گاز متان به گاز
محمد كوبيالكتمن مدغا انساح گرافت سترقبا از لابه نشان (تصوير حربا) بسر از لابه نشان در دمام 1100 (تصوير	شکا 3-3-تصمیدهای
ینروسوپ اصروبی روبسی از مسل فرانیک بستر بین از دید مسلی (صویر پچ)، پس از دید مسلی در عدی ۲۰۰۵، (صویر دمای 1000 درجه سلسیوس (تصویر راست). شرایط فرآیند مشابه با شکل قبلی است	میانی)، و لایه نشانی در
ِ نمای جانبی و از مقطع شکست پوششهای کربن گرماکافتی. شرایط فراَیند لایه نشانی مطابق با شکل قبلی است. تصویرها مربوط	شكل 3-4-تصويرهاي از
مای 1000 (تصویر بالایی)، 1050 (تصویر میانی)، و 1100 (تصویر پایینی) درجه سلسیوس	است به لایه نشانی در د
یکروسکوپ نوری با نور پلاریزه از نمای جانبی و صیقل خورده پوشش های کربن گرماکافتی لایه نشانی شده در دمای 1000 1050 (می از می از می از این مال ۱۵۵۵ (می از می از می از مال کربن گرماکافتی لایه نشانی شده در دمای 1000	
1000 (تصویر بالا سمت راست)، و 1100 (تصویر پایینی). سایر شرایط فرایند مشابه با شکل د-2 است یک از کنن گرماکافت 1100 منجن تبره رنگرطرف اصل مرمنجن کمرنگر تبرط فرایند مشابه با شکل د-2 است	(تصوير بالا سمت چپ). شکا 3-6-4.ف.اشعه ا
بسن بر عربی عرب علی ۵۰۰۰۰ سالی میرد راب عیف اسی و سالی مرابع عرب از برازی سالی میداند. 73	
مان از سطح کربن گرماکافتی تهیه شده در دمای 1100 (لف)، 1050 (ب)، و 1000 (ج) درجه سلسیوس. سایر شرایط فرآیند	شکل 3-7-طیفهای راه
74	مطابق با شکل 3-2 اسد
ی چرخه ای در محلول 0/1 مولار KCL پس از حذف اکسیژن محلول با عبور 300 ثانیه گاز نیتروژن برای گرافیت معمولی، 1000 (س.) 1000 () 1100 () 1100 ()	شكل 3-8-ولتامو گرامها:
, 1000 (الف)، 1000 (ب)، 1001 (ج)، و 1010 (د). سرعت روبش 100 میلی ولت بر تانیه است. به منظور مقایسه پنجره های فناما اختراعی دم هم زبانش داده شده اند	الكترود كربن كرماكافتي
تواسعی اعتباری روی هم هدیش داده سنه انتار ۲۰ میلی ایک ایک ود کرین گرماکافتی 1150 (الف)، 1100 (ب)، 1050 (ج)، و بای چرخه ای در محلول 1/0 مولار بافر فسفات با 7 H 7 برای الکترود کرین گرماکافتی 1150 (الف)، 1100 (ب)، 1050 (ج)، و	شكل 3-9-ولتامو كرام ه
ش 100 میلی ولت بر ثانیه قبل (منحنیهای خط تیره) و پس از (منحنیهای خط چین) اعمال 100 چرخه پتانسیل بین پتانسیل	1000 (د) با سرعت روب
ن سرعت روبش	0/2-و 0/9 ولت با همار
های چرخه ای برای گرافیت بستر قبل از لایه نشانی و پس از لایه نشانی (کربن گرماکافتی 1100) با سرعت روبش 50 میلی ولت محمد است 2017 (بند به بست است از این از ا	شكل 3-10-ولتامو گرام
مولار KCL. (ولتاموگرام ها مربوط به چرخه سوم است)	بر ثانیه در محلول ۱/۱ ،
یای چرخه ای در محلول ۲۱۱ مودر LCL با سرعت روبش ۵0 میلی ولت بر نامیه برای الکترود. دربل کرما کافتی ۱۹۵۷ (الف) و ها ما بوط به حاجه سوم است)	سكل 3-11-ولنامو كرام. 1100 (ب). (ملتامه گرام
ت برج به چر به سور است). چرخهای برای الکترود کربن گرماکافتی 1000 (الف) و 1100 (ب) با سرعت روبش 100 میلی ولت بر ثانیه در محلول 0/1 مولار	شكل 3-12-ولتامو كرام
80	
مای چرخهای برای الکترودهای کربن شیشه ای (الف)، گرافیت گرماکافتی با سطح لبه ای (ب)، و کربن گرماکافتی 1100 (ج) در	شكل 3-13-ولتاموگرام،
سفات با PH برابر با 7 و سرعت روبش 100 میلی ولت بر ثانیه [70]	محلول 0/1 مولار بافر فد
های چرخه ای برای گربن گرماگافتی ۱۱۷۷ (الف) و گرافیت گرماگافتی با سطح پایه ای (ب) در سرعت روبش ۱۷۷ میلی ولت بر ۸- ماه ها ۱۱۰۰ ما 7 DH ۲	شكل 3-14-ولتاموكرام شانية 4 محاما 1/1 مملا
.ر بافر قسفات با ۲۱۲ ۲ بهای حاجه ای دای الکترهد کردن گرماکافتر، در محلول 1 میلر مولار ^{3-/4} و FE(CN) در 0/1 مولار KCL با سرعتهای روبش	شکار 5-15-ولتاموگرام
1، 1500، و 2000 میلی ولت بر ثانیه. 1. 1500 میلی ولت بر ثانیه.	000 .700 .400 .200

شکل 3-16-جریانهای آندی و کاتدی ولتاموگرامهای چرخه ای نسبت به جذر سرعت روبش برای الکترود کربن گرماکافتی 1100 در یک محلول 1 میلی مدلا -3/ ⁴⁴ FE(CN) در KCL مدلا
مور (⁶ ، () ر حرف ای برای الکترود کربن گرماکافتی 1100 (خط تیره) و 1000 (نقطه چین) با سرعت روبش 200 میلی ولت بر ثانیه در محال 1 ما مدیلا 5 ⁴⁴ (SEE(CN) مدلا KCL) . 88
معنول ۲ میتی موار ۲۰ ۵ ۲ ۱۲ ۱۵ موار ۲۰۰۰ موار ۲۰۰۰ موار ۲۰۰۰ موار ۲۰۰۰ موار ۲۰۰۰ شکل ۱۵۹۶ (خط تیره) و 1000 (خط چین) در محلول 1 میلی مولار شکل 18-31-نمودار تغییرات ΔEp (مسبقه به سرعت رویش برای الکترود کربن گرماکافتی 1100 (خط تیره) و 1000 (خط چین) در محلول 1 میلی مولار
۲٬٬ FE(CN) ₆ ٬٬٬ مولار KCL (هر مقدار مربوط به میانگین اندازه گیری با 4 الکترود است)
ای روی سطح با علامت پیکان برای هر ساختار به طور فرضی مشخص شده است
سمل کا کا ولیمو کرمچهای پر کے ای برای محکورہ کرریک کری کی یہ سمبر جاتی (ایک)، کربی کرف کی کا ۲۰ (ج)، و محکورہ کرریک کری کی با سطح پایه ای (ج) در محلول 1 میلی مولار $^{-4-3}$ (CN) $^{3-4-4}$ با سرعت روبش 200 میلی ولت بر ثانیه
شکل ۲۱۶ وتنامو کرام های چرخه ای برای الکترود کربی کرما فکی ۱۹۵۵ (ملک) و کان (ب) قبل و پس از اعمال پناستین های الکای ۲۱۶ ۲۱۱، ۲۱۱، 1/9، و 1/2 ولت (نسبت به الکترود AG/AGCL) در محلول 0/1 مولار KCL با سرعت روبش 200 میلی ولت بر ثانیه. برای الکترود
پتانسیل اندی به تدریج جریان زمینه افزایش یافته است
سکل 5-22-مودار اندازه جریان زمینه در پناسیل دلخواه ۵/۱۰ ول مربوط به ولنامو درام های سکل قبلی برای الدبرود کربل کرما دافی 1000 (اف) و 1000 (ب) نسبت به پتانسیل فعال سازی آندی. برای مشاهده بهتر تغییرات کوچک برای منحنی الف، این منحنی در شکل الحاقی نمایش داده شده است.
97
ستان ۵ ۵۰ میروارشای ایچامش برای عربی عربی عربی ۲۰۰۵ به برای عنده ۵ استروه عبراز سنه است (سومارشای به عاصر و عربی عربی عبدان 1000 1000 که برای تعداد 5 الکترود تکرار شده است (نمودارهای با نقاط تویر)
شکل 3-24-نمودار مقاومت انتقال بار (محور عمودی سمت چپ) و طرفیت خازنی (محور عمودی سمت راست) برای الکترود کربن گرماکافتی 1100
(منحني خط تيره) و كربن گرماكافتي 1000 (منحني خطچين) نسبت به پتانسيلهاي فعال سازي آندي
شکل 3-25-ولتاموگرامهای چرخه ای آسکوربیک اسید 1 میلی مولار در 0/1 مولار بافرفسفات PH برابر با 7 و با سرعت روبش 100 میلی ولت بر ثانیه محمد
برسطح الکترود کربن گرماکافتی 1000، کربن شیشه ای (شکل الحاقی الف)، و گرافیت گرماکافتی (شکل الحاقی ب) با سطح پایه ای (خط چین) و لبه ای در بست)
(כבד דער). היא 2013 - ביו לי גיון אין גיון אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי
شكل 5 20 وتلمو ترامهاي چرجه اي تربي ترما تحقي 100 براي عطيهاي محتف المدوربيت اسيد 100 1000 1000 1000 1000 وبراي شكل الحاق الف، 1/10 12/10 38/0، 20/10 دراي شكا الحاق ب 1/85، 3/18 5/2 5/27، 9/98 12/11 12/11 12/11 23/12 ميل مولا.
شکل الحاقی ج منحنی کالیبراسیون را نمایش میدهد. سایر شرایط مشابه با شکل قبلی است
شکل 27-3-(بالایی) أمپروگرامها پس از افزودن متوالی 100 میکرولیتر از 25/0 25 (شکل الحاقی سمت چپ)، و 25 (شکل الحاقی سمت راست) میلی
مولار أسكوربيك اسيد به 25 ميلي ليتر محلول الكتروليت (بافر فسفات 1/0 مولار PH برابر با 7). (پاييني) منحني جريان نسبت به غلظت براي كل
محدوده غلظتی و برای محدوده غلظتی کوچکتر (شکل الحاقی)
شکل 3-28-أمپروگرامها پس از افزودن 5 میلی لیتر آب پرتقال به 20 میلی لیتر محلول الکترولیت و سپس 5 مرحله افزایش استاندارد 100 میکرولیتری بستر میروگرامها پس از افزودن 5 میلی لیتر آب پرتقال به 20 میلی لیتر محلول الکترولیت و سپس 5 مرحله افزایش استاندار
از اسکوربیک اسید 25 میلی مولار (منحنی الف)، منحنی ب تکرار اندازه گیری را برای نمونه اب پرتقال که به ان مقدار مشخصی اسکوربیک اسید افزوده شد نشاب باید بر بر سال آل اسل این بر سال 100 می ایر این که می این 25 سال ۱۰ میل ایک ایک اسل ایک ایک این (شال ا
سده نشان میدهد. منحنی ج آمپرو کرام را پس از افزودن متوالی ۱۰۵ میکرولیتر از آسکوربیک اسید 20 میلی مولار به محلول الکترولیت (مشابه با سکل قال) نژان مدهد. نمیدا های جدیان نیست.به غاظت آن کمدیک اسلا برای هی کریان آمپیمگامها در ۱۵ سالحاق آم ده شده است
حیقی شدن میدند. عبوراردی جریان نشبت به نست استوربیت اسید برای مریت از امپرو ترامه در است ایجایی اورت شده است. شکل 29-3-منحندهای ولتامتری جرخه ای برای الکترودهای کریز، گرماکافتر, 950 (الف)، 1000 (ب)، 1000 (ج)، 1000 (د)، و الکترودهای
کربن شیشه ای (و)، گرافیت پیرولیتیکی با سطح لبه ای (ز) و پایه ای (ح) در محلول 120 میکرومولار سیستئین در 1/1 مولار بافر فسفات PH برابر با 7
و با سرعت روبش 50 میلی ولت بر ثانیه به همراه ولتاموگرامهای جریان زمینه
شکل 3-30-نمودار پتانسیل در نصف ارتفاع قله اکسایش سیستئین نسبت به PH برای منحنیهای ولتاموگرام چرخه ای در سطح الکترود کربن گرماکافتی
1100، برای سیستئین 1 میلی مولار در 1/0 مولار بافر فسفات. شکل الحاقی نمودار جریان قله اکسایش را نسبت به PH نشان میدهد
شکل 3-15-امپروگرام های الکترود کربن گرماکافتی 1100 در محلول الکترولیت ۲/۱ مولار بافر فسفات PH برابر با /، پس از 10 افزایش استاندارد ۱۳۰۰ - ۲۰۰۰ این از میزوگرام های الکترود کربن گرماکافتی 1000 در محلول الکترولیت ۱/۱ مولار بافر فسفات PH برابر با
متوالی ۱ میدرومولار سیستثین (همینطور شکل الحاقی الف) و ۷ افزایش استاندارد متوالی ۱۷ میدرومولار سیستئین. منحنی جریان نسبت به علطت در شکل الحاق بی آ. ده شده است.
سکل ایجادی ب آورده سعه است. شکل 3-32-ولتاموگرام های چرخه ای در محلول 1 میلی مولار هیدرازین در 0/1 مولار بافرفسفات PH برابر با 7 و با سرعت روبش 100 میلی ولت بر با در ما سالتی می می ایسان می از این می ایسان می ایسی مولار هیدرازین در 1/0 مولار بافرفسفات PH برابر با 7 و با سرعت روبش 100 میلی ولت بر
تانیه برای الکترود کربن گرماکافتی ۱۱۷۷ (منحنی خط تیره) و الکترود کربن شیشه ای (منحنی خط چین). به منطور مقایسه محور عمودی، دانسیته مسلسه انداز ماند.
جرین را سان میدهد. شکا 3-33-ملتامه گرامهای جرخه ای برای الکتامدهای کرد: گاماکافتہ 1100 (منجنہ خط تیام) الکتامد گرافیت بیاملتیکی با سطح لیہ ای (منجنہ
نقطه چین)، و گرافت پیرولیتیکی با سطح پایهای (منحنی خط چین). سایر شرایط مشابه با شکل قبل است
شکل 3-45-ولتاموگرام های چرخه ای برای الکترودهای کربن گرماکافتی (منحنیهای خط تیره) 1100 قبل (لف) و پس (ب) از فعالسازی آندی و الکترود
گرافیت پیرولیتیکی (منحنیهای خط چین) با سطح لبه ای قبل (لف) و پس (ب) از فعالسازی آندی و کربن گرماکافتی 1100 پس از واکنش دهی با ۲،۴-
دى نيتروفنيل هيدرازين (منحنى خط نقطه). ساير شرايط مشابه با شكل 3-32
شکل 3-35-نمایش فرضی واکنش ۲،۴-دی نیتروفنیل هیدرازین با گروه کربونیل
شكل 3-36-طيف فروسرخ از كربن گرماكافتي 1100

شكل 3-37-ولتاموگرامهای چرخه ای الكترود كربن گرماكافتی 1100 برای غلظتهای مختلف هیدرازین در محلول الكترولیت 1/1 مولار بافر فسفات PH
برابر با 7 با سرعت روبش 100 میلی ولت بر ثانیه برای غلظتهای 0. 5، 10، 30، 70، 280، 280، 650، 930، و برای شکل الحاقی (الف) 1670،
2490، 3310، 4120، 6540، 6540، و 8120 ميكرو مولار هيدرازين. شكل الحاقي (ب) منحني جريان را نسبت به غلظت نشان ميدهد
شکل 3-38- ولتاموگرامهای روبش خطی کربن گرماکافتی 1100 در 1/1 مولار بافر فسفات PH برابر با 7 و سرعت روبش 50 میلی ولت بر ثانیه به ترتیب
از پایین به بالا مربوط به قبل و پس از فعالسازی آندی در پتانسیل های 1/3، 1/5، 1/7، 1/9 ولت (نسبت به الکترود AG/AGCL). شکل الحاقی اختلاف
پتانسیل قله اکسایش أسکوربیک اسید (AA) با دوپامین (DA) (منحنی خط تیره) و دوپامین با اوریک اسید (UA) (منحنی خط چین) را نسبت به
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎﺯﻯ ﺁﻧﺪﻯ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ
شکل 3-39-(شکل الف) ولتاموگرامهای روبش خطی در محلولهای 0/1 مولار بافر فسفات با PHهای مختلف (از 2 تا 10) و با سرعت روبش 50 میلی ولت
بر ثانیه برای الکترود کربن گرماکافتی پس از فعالسازی آندی در 1⁄1 ولت. (شکل ب) نمودار جریان قله اکسایش نسبت به PH برای آسکوربیک اسید
(AA) (منحنی خط چین)، دوپامین (DA) (منحنی نقطه چین)، و اوریک اسید (UA) (منحنی خط تیره). (شکل ج) نمودار اختلاف پتانسیل قله
اکسایش بین أسکوربیک اسید با دوپامین (AA-DA) (منحنی خط چین) و دوپامین با اوریک اسید (DA-UA) (منحنی خط تیره) نسبت به 130.PH
شکل 30-40-ولتاموگرامهای روبش خطی (خط چین) با سرعت روبش 50 میلی ولت بر ثانیه و ولتاموگرام پالس تفاضلی (خط تیره) (با پارامترهای بهینه
مورد اشاره در متن) برای الکترود کربن گرماکافتی پس از فعالسازی آندی (در شرایط بهینه) در محلول 0/1 مولار بافر فسفات PH برابر با 4
شکل 30-41-ولتاموگرامهای پالس تفاضلی (با پارامترهای بهینه مورد اشاره در متن) الکترود کربن گرماکافتی 1100 پس از فعالسازی آندی (در شرایط
بهینه) (الف) در حضور غلظتهای ثابت دوپامین و اوریک اسید و غلظتهای مختلف آسکوربیک اسید از 10 تا 570 میکرومولار (ب) غلظتهای ثابت
آسکوربیک اسید و اوریک اسید و غلظتهای مختلف دوپامین از 0/1 تا 8/8 میکرومولار (ج) غلظتهای ثابت آسکوربیک اسید و دوپامین و غلظتهای مختلف

امیروی سیرو ورید اسید و روید سید و مسیمی دست و پسی از ۲۰ ما می روید و ان مسیمی به سروید اسید و کوپسی و مسیمی و اوریک اسید از 1/0 تا 18/8 میکرومولار در محلول الکترولیت 1/1 مولار بافر فسفات PH برابر با 4. منحنیهای جریان بر حسب غلظت در شکلهای الحاقی آورده شده است.

فهرست جدولها

بدول 3-1-مقايسه ظرفيت خازني الكترود كربن گرماكافتي با مقدار گزارش شده از برخي الكترودهاي كربني ديگر در منابع مختلف
جدول 3-2-برخی داده های مربوط به ولتاموگرامهای چرخه ای الکترود کربن گرماکافتی 1100 در محلول 1 میلی مولار ⁻⁴⁻³ 6(FE(CN) در 0/1 مولار
KCl با سرعتهاي روبش مختلف.
جدول 3-3-برخی داده های مربوط به ولتاموگرامهای چرخه ای الکترود کربن گرماکافتی 1000 در محلول 1 میلی مولار ⁻⁴⁻³ ، FE(CN) در 0/1 مولار
KCL با سرعتهای روبش مختلف
بدول 3-4-پتانسیل قله اکسایش آسکوربیک اسید در سطح الکترودهای کربنی مختلف
بدول 3-5-برخی پارامترهای ولتاموگرامهای چرخه ای آسکوربیک اسید برای الکترودهای کربنی مختلف با سرعت روبش 100 میلی ولت بر ثانیه104
بدول 3-6-برخی پارامترهای ولتاموگرامهای چرخه ای اکسایش سیستئین برای الکترودهای کربنی مختلف. با سرعت روبش 50 میلی ولت بر ثانیه11
بدول 3-7-مقایسه برخی پارامترهای تجزیه ای اندازه گیری سیستئین با روش آمپرومتری با الکترود کربن گرماکافتی 1100 و الکترودهای دیگر
بدول 3-8-مقایسه برخی پارامترهای تجزیه ای اندازه گیری هیدرازین با روش ولتامتری چرخه ای با الکترود کربن گرماکافتی 1100 و الکترودهای دیگر.
125
بدول 3-9-مقایسه برخی پارامترهای تجزیه ای اندازه گیری همزمان آسکوربیک اسید، دوپامین، و اوریک اسید با روش ولتامتری پالس تفاضلی بر سطح
لکترود کربن گرماکافتی 1100 و الکترودهای دیگر
بدول 3-10-مقايسه جدايي پتانسيل قله اكسايش أسكوربيك اسيد با دوپامين و دوپامين با اوريك اسيد با روش ولتامتري پالس تفاضلي در سطح الكترود
كربن گرماكافتى 1100 و الكترودهاى ديگر
بدول 3-11-برخي پارامترهاي مربوط به ولتاموگرامهاي برهنه سازي آندي پالس تفاضلي براي الكترودهاي كربني مختلف
بدول 3-12-مقایسه برخی پارامترهای تجزیه ای اندازه گیری سرب با روش ولتامتری برهنه سازی آندی با الکترود کربن گرماکافتی و الکترودهای دیگر.
143

فصل يكم: پيش گفتار

1-1-ساختارهای کربنی

کربن عنصری است که توانایی برقراری پیوند با اتمهای همنوع را به شکلی تکراری داراست. این ویژگی سبب شکل گیری طیف گستردهای از ساختارهای کربنی شده است. شاید بتوان ساختارهای کربنی را با توجه به هیبریداسیون اتمهای کربن تشکیل دهندهی آنها به دو دسته کلی ساختارهای متشکل از کربن با هیبریداسیون ²sp و ساختارهای متشکل از کربن با هیبریداسیون sp³ تقسیم کرد [1].

1-1-1-ساختارهای کربن گرافیتی

در ساختارهای کربن گرافیتی یا کربن ²ه²، کوچکترین واحد ساختاری یا به عبارت بهتر مولکولهای تشکیل دهندهی این ساختارها، صفحات گرافیتی هگزاگونالی¹ هستند [1]. شکل 1-1 یک صفحهی گرافیتی هگزاگونالی را نمایش میدهد که در واقع یک هیدروکربن آروماتیکی چند حلقهای² متشکل از اتمهای کربن با هیبریداسیون ²sp است. این صفحات گرافیتی، گرافن³ نیز نامیده می شوند [2].



شكل 1-1-يك صفحه گرافيتي هگزاگونالي (گرافن).

اگر تعدادی صفحات گرافنی با نیروهای جاذبه از نوع واندروالس و به موازات روی هم قرار گیرند یک ریزبلور گرافیتی⁴ شکل می گیرد. شکل 1-2 چگونگی شکل گیری یک ریزبلور گرافیتی را از چند صفحهی گرافنی نمایش میدهد.

¹ hexagonal graphitic layers

² polycyclic aromatic hydrocarbon

³ graphene

⁴ graphitic microcrystalline



شکل 1-2-یک ریزبلور گرافیتی شامل چند صفحه گرافن.

لازم به گفتن است که ساختارهای کربن گرافیتی از توده شدن تعداد بیشماری از این ریزبلورها شکل میگیرند [1]. به عنوان مثال، شکل 1-3 تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری⁵ از ساختار یک نوع گرافیت معمولی را نمایش میدهد. همان طور که از تصویر مشخص است ساختار گرافیت معمولی شامل تودهی تعداد بیشماری ریزبلورهای گرافیتی است. صفحات گرافیتی هگزاگونالی در این تصویر به صورت خطوط یا تیغههایی تاریک دیده میشود که به موازات روی هم قرار گرفته ریزبلورهای گرافیتی را شکل دادهاند.



شکل 1-3-تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری از گرافیت معمولی.

⁵ transmission electron microscope

1-1-2-ساختارهای کربن چهاروجهی

الماس مثالی آشنا از ساختار کربن چهاروجهی یا کربن با هیبریداسیون ³ sp است. لایهناز ک-های کربنی شبه الماس⁶ شامل تودهی تعداد بیشماری ریزبلورهای الماس با ابعادی در حدود چند نانومتر تا چند میکرومتر نیز در دستهی ساختارهای کربن ³ sp جای دارند. شکل 1-4 تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی⁷ از سطح یک لایهنازک شبه الماس را نمایش میدهد. تودهی ریزبلورهای الماس با ابعادی در حدود چند میکرومتر در تصویر به روشنی مشخص است [1].



شكل 1-4-تصوير ميكروسكوب الكتروني روبشي از سطح يك پوشش كربن شبه الماس [1].

2-1-نانوساختارهای کربنی

نانوساختارهای کربنی⁸ تنوع وسیعی دارند، اما از ویژگیهای ساختاری مشتر کی برخوردارند. در ادامه به برخی انواع معروف و ویژگیهای ساختاری مشتر ک در آنها اشاره می شود.

1-2-1-نانوگرافن

گرافن می تواند ابعادی به کوچکی چند نانومتر داشته باشد [2]. به تازگی، برخی روش ها برای تهیهی نانوگرافن معرفی شده است که می توان با بازدهی مناسبی صفحات گرافنی را از منابع کربنی

⁶ diamond-like carbon films

⁷ scanning electron microscopy

⁸ carbon nanostructures

مختلف تهیه کرد [۳،۴]. با کاربرد این روشها امکان تهیهی نانوصفحات گرافن به صورت منفرد وجود خواهد داشت اگرچه اغلب، صفحات گرافنی منفرد تمایل دارند با جاذبهی واندروالسی در کنار هم به موازات قرار گرفته و ساختارهای دو لایهای یا چند لایهای را ایجاد نمایند [5]. شکل 1-5 تصویر میکروسکوپ نیروی اتمی⁹ از چند صفحهی گرافنی منفرد را نشان میدهد [6].



شكل 1-5-تصوير ميكروسكوپ نيروى اتمى از چند نانوگرافن منفرد [6].

1-2-2-نانولولەي كربنى

همان طور که از شکل 1-6 مشخص است، یک نانولوله یکربنی¹⁰ را می توان به صورت یک صفحه ی نانو گرافن که لبه های آن به هم متصل شده اند تصور کرد. در عمل می توان نانولوله های کربنی قدیمی تر کربنی را با روش های مختلفی تهیه کرد [7]. معرفی روش های تهیه ی نانولوله های کربنی قدیمی تر از ابداع روش های تهیه ی نانو گرافن های تک لایه است [2]. به طور معکوس، یکی از روش های تهیه - ی نانو گرافن ایجاد شکان کربنی است که با روش های از این ای ای می تولوله ی کربنی قدیمی تر از ابداع روش های تهیه ی نانولوله های تهیه کرد [7]. معرفی روش های تهیه ی نانولوله های کربنی قدیمی تر از ابداع روش های تهیه ی نانو گرافن های تک لایه است [2]. به طور معکوس، یکی از روش های تهیه ی نانو گرافن ای تهیه ی نانو گرافن ای تهیه ی نانو گرافن های تک های ته هم می می می می می می تو می توس های ته ی تو می می می می می می از توش های ته ته ی نانو گرافن های ته ی تک لایه است [2]. به طور معکوس، یکی از روش های تهیه ی نانو گرافن ای ته ی ته ی تو گرافن های تک های ته ی تو می می می می می می می تو که با روش های ای ته ی ته ی تو گرافن ای ته ی تو گرافن های تو گرافن های تک های تک های تو گرافی کربنی است تو می می از روش های ته ی ته ی ته ی ته ی ته ی ته یه ی تو گرافن ای تو گرافن های تو گرافن های تو گرافی می نانولوله ی کربنی است که با روش های از تو شهای ته ی ته می شود.

⁹ atomic force microscopy

¹⁰ carbon nanotube

¹¹ plasma eching



شکل 1-6-نحوه فرضی شکل گیری فولرن (سمت چپ)، نانولوله کربنی (تصویر میانی)، و نانوبلور گرافیتی (سمت راست) از صفحههای گرافنی.

1-2-3-فولرن

فولرن¹² ساختار کربنی در ابعاد نانو به صورت توپی شکل یا کروی است و باکیبال¹³ هم نامیده میشود [۱،۷]. این ساختار کربنی دارای تعداد معینی اتمهای کربن است و در آن حلقههای پنتاگونالی به صورتی متقارن مشاهده میشود. شکل 1-7 قسمت الف ساختار فولرن با 60 اتم کربن و 12 حلقهی پنتاگونالی را نمایش میدهد. فولرن با 60 اتم کربن و ساختاری کروی دارای ابعادی در حدود تنها چند نانومتر است و در دستهی نانوساختارهای کربنی جای میگیرد [۱،۷]. فولرن را نیز میتوان به صورت یک صفحهی گرافنی ویژه با 60 کربن که به صورت کروی شکل جمع می-



شکل 1-7-تصویر فرضی از ساختار فولرن با 60 کربن (سمت چپ) و فولرن پودری شکل (سمت راست).

¹² fulerene

13 buckyball

1-2-4-نانوبلورهای گرافیتی

یک نانوبلور گرافیتی¹⁴ را میتوان به صورت تعداد معدودی صفحات گرافنی که در نتیجه ی نیروهای واندروالس به موزات روی هم قرار گرفته اند تصور نمود [2]. شکل 1-6 نانوساختارهای کربنی مورد اشاره از جمله نانولوله ی کربنی، فولرن، نانوگرافن، و نانوبلور گرافیتی را در ارتباط ساختاری با یکدیگر به صورتی فرضی نمایش می دهد. شاید بتوان گفت که در همگی این نانوساختارهای گرافیتی، صفحات گرافنی به صورت یک نقطه ی مشترک یا یک ویژگی اساسی ساختاری ظاهر می شوند [۱،۲،۷]. به این ترتیب جای شگفتی ندارد که امروزه علاوه بر ساختارهای مذکور، نانوساختارهای گرافیتی بسیار متنوعی شناخته و با روش های مختلفی تهیه شده اند. اما با

3-1-ساختار کربن گرماکافتی

کربن گرماکافتی¹⁵ به دلیل هیبریداسیون sp² بیش از 95 درصد اتمهای کربن تشکیل دهنده-ی ساختار آن، در دستهی ساختارهای کربنی گرافیتی جای دارد [10]. ساختار کربن گرماکافتی متشکل از تعداد بیشماری ریزبلورهای گرافیتی با ابعاد در حدود چند نانومتر است [11]. شکل 1-8 یک تصویر میکرسکوپ الکترونی عبوری از ساختار تودهای یک نوع کربن گرماکافتی را نمایش می-دهد. در این شکل یکی از نانوبلورهای گرافیتی به طور تقریبی با علامت مستطیل مشخص شده است. همان طور که در تصویر مشاهده می شود ریزبلورهای گرافیتی از قرار گیری موازی تعداد معدودی صفحات گرافنی حاصل می شوند که همانند آنچه که در تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری از گرافیت معمولی ملاحظه شد (شکل 1-3)، این صفحات به صورت تیغهها یا خطوطی تاریک در تصویر مشاهده می شوند. هم چنین، همان طور که از تصویر مشخص است (شکل 1-8)، ساختار کربن گرماکافتی از توده شدن تعداد بیشماری از این ریزبلورهای گرافیتی شکل گرفته است.

¹⁴ graphitic nanocrystalline

¹⁵ pyrolytic carbon